

## 出願から登録に至る 知財手続き実務ノウハウ講座

～強い権利取得へ向けた特許・実用新案・意匠・商標の出願から登録まで～

平成27年5月28日(木)～29日(金) 10:00～17:00

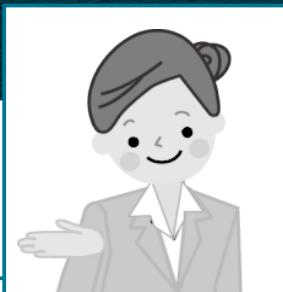
1日目  
(特許、実用新案)

越柴 絵里 氏 中村合同特許法律事務所  
準パートナー・弁理士

2日目  
(意匠、商標)

青木 博通 氏 ユアサハラ法律特許事務所  
パートナー・弁理士

難易度  
中級



◆特許・実用新案・意匠・商標の出願から登録まで、特に中間手続（審査から登録査定まで）において、出願人と特許庁の間で多くの手續が行われます。この手續によって、有効な権利取得が可能になるとともに、登録後の企業間同士の侵害問題においても強い権利として効果を發揮します。

◆本講座では、平成26年改正内容にも言及しつつ、強い権利取得へ向けた出願実務から登録までの「手續のノウハウ」を中心に、特許請求の範囲や明細書、意匠図面、商標見本（音、動きの商標）の作成を学び、中間手續処理を有利に進める能力を身につけることができます。

◇企業や特許事務所で知的財産業務に携わる3年～5年の方や、先に「知的財産権基礎講座」を受講された方、技術開発、研究開発に携わる技術者・研究者の方々にとって最適な講座です。

◆日 時：平成27年5月28日(木)～29日(金) 10:00～17:00

◆会 場：発明会館 7階 研修ルーム

◆定 員：50名

◆講 師：越柴 絵里 氏 中村合同特許法律事務所 準パートナー・弁理士 ※1日目（特許、実用新案）  
青木 博通 氏 ユアサハラ法律特許事務所 パートナー・弁理士 ※2日目（意匠・商標）

◆受講料：会員28,000円・一般31,000円（※消費税8%込み）

◆申 込：FAXもしくは、HPからお申込下さい。（<http://www.jiii.or.jp> 「研修のご案内」）